PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-139566

(43) Date of publication of application: 13.06.1991

(51) Int. CI.

CO8L 83/12 CO8K 3/00 CO8L 71/02

HO1B H01M 6/18

H01M 10/40

(21) Application number : 01-277835

(71) Applicant: TORAY DOW CORNING SILICONE CO

LTD

(22) Date of filing:

25. 10. 1989

(72) Inventor: NAKAMURA TAKASHI

(54) ION-CONDUCTIVE MATERIAL AND ITS PREPARATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare an ion-conductive material improved in the ionic conductivity and suitable for the use as a solid electrolyte of an electronic device by dispersing a metal ion of the group I or II of the periodic table in a specific crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: An organopolysiloxane of formula I (wherein R1 is a monovalent org. group; R2 is an alkylene or arylene group; R3 is a divalent org. group; R4 is an alkylene group; R5 is R1; (1) is 0-1000; (m) is 2-1000; (n) is 1-1000; and (p) is 1-100), a polyoxyalkylene of formula II (wherein Z is an aliph. unsatd. hydrocarbon group; R6 is a divalent hydrocarbon group; R7 is an alkylene group; and (q) is 1-100), and a metal ion of the group I or II of the periodic table are compounded. The resulting compsn. is irradiated with ultraviolet rays to conduct the crosslinking reaction between the organopolysiloxane and the polyoxyalkylene, thus producing an ion-conductive material wherein the metal ions





LEGAL STATUS

polyoxyalkylene.

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application

are dispersed in the crosslinked copolymer of the organopolysiloxane and the

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-139566

®Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	砂公開	平成3年(199	1)6月13日
C 08 L 83/12 C 08 K 3/00 C 08 L 71/02	LRY LRX	6609-4 J 7167-4 J			
H 01 B 1/12 H 01 M 6/18 10/40	Z E A	7244-5G 8222-5H 8939-5H			
		海杏語水	大語東 記	音文項の数 3	(全8百)

◎発明の名称 イオン導電性材料およびその製造方法

②特 顧 平1-277835 ②出 顯 平1(1989)10月25日

⑦発 明 者 中 村 陸 司 千葉県市原市有秋台西1丁目6番地 ⑦出 顕 人 東レ・ダウコーニン 東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号 グ・シリコーン株式会

月 紅 包

1. 発明の名称

イオン導電性材料およびその製造方法

- 2. 存許請求の範囲
- 1 (A) 极式

(式中、R*は1個の有根基、R*はアルキレン 悲もしくはまたはアリーレン基、R* は2額の 有機基、R*はアルキレン基、R*は1個の有限 な、1は6~1000の整数、加は2~1000の整数、 のは1~1000の整数、加は2~1000を数、 で示されるオルガノポリシロキランと(B)一般 な 2-R*(P*0)q-B*-2 (式中、乙は脂肪酸不 質和炭化水素基、R*は2個の炭化水素基、R* はアルキレンは、9は1~100の整数である。) で示されるポリオキンアルキレンとを反応させ てなる比重合体回緯物と、(C)周囲造業器I 族 または第月期の金額イオンからなり、 鉄金四イオンが前記共直合体領機物中に分散していると とを特徴とするイオン準電性材料。

2 +B·) 政分のまり、オスンアルト・アン・ 設式 O・R・(R・O)ト・B・ (式中、 Qは動物族不飽和 段化水常誌、 R・は 2 価値化水常誌、 R・は アルトレン B。 R・1は 1 価の有機値、 rは1~100の 整数である。)で示される分子網片末端に動物 版不飽和炭化水深盛を有するよりオキシアルキレンを合有するものである。特許研究の範囲第 1 項配載のイオン導電性材料。

3 (A)一般式

R' 2510(S|O) 2 (S|O) 4(S|O) 2512'2 B' 2510(S|O) 2 (S|O) 4(S|O) 2512'2

く式中、 R*は 1 値の有機基、 R*はナルキレン 広もしくはまたはアリーレン器。 R* は 2 値の 低低は、 R*はナルキレン券、 R*は 1 値の有機 ぶ、 8 は 8 ~ 1600の 変数、 かは 2~1000の 整数。

持衛平3-139566(2)

3. 売明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発別はイオン帯位性材料およびその製造方 ほに関する。

【従来の技術および発明が解決しようとする謎 M1

近年、 策雄、 表示 本子 (ECD等) 等の 電子 アパイスは、 高性能化、 小形化、 神製化が一段 と進んでいる。 それに作いそれらに用いられる イオン神道性材料も 高性能化は もちろんのこと、

イ)含有をせる理解質(金属塩)の溶解量がキ 分に入さく、かつ、イオンに解離させる能力が、 大きいこと。

ロ)解離したイオンが統分子マトリックス中を 移動し易いこと等があげられる。 以上の条件を 樹体化、高信都性、高型軟性、高成形加工性、 副銀性等積々の凝立な要求がなされている。

世来、このようなイオン専選性材料としては、 11)犯解質を水、水性的削または有機溶剤に溶解 した心部質溶液:

(2)ペータ・アルミナ (8-kla0a)、 室化リナウム (Lini)、 ヨウ化リチウム・アルミナ (Lini) la ウ化タン (Lini) なる (Lini) なる (は) は (は) ない (は) ない (は) ない (ない) ない (ない

(4)紹分子樹脂マトリックスに関期律表系【彼またはぶ直路金属の塩を溶解、分散させた固体電解対材料:

等が切られている。

しかし、(1)の選挙資素度は、材料に水または 打機前所等の版件を用いているため、電子デバ イス外部への翻殺という問題が常に存在し、こ の調核によりデバイスの性能労化や周辺感品の 関係を引き起こす場合がある。この欠点を改き するために、電解質溶液中に高分子化合物を退 むして制状あるいはゲル状にしたイオン専門性

説たす高分子構造としてはPEQ(ポリエテレ ンオキシャ)等のポリエーナルセグメントを含 む黒旗体が比較的よい英雄性を示すため、題々 検討がなされている。 しかし、PBOの単体を **空機しただけでは分子運動性に限界があり、室 司で十分な事電平が扱られていない。そこで、** この欠点を改良するために、 分子運動性の極め て高いンロキサンセグメントとPBOセグメン トとを狙み合わせた囚体犯罪質の合成が試みら れている。例えば、特別昭 50-216463号広程、 符問羽60-217262号広報および符問昭62-142061 写広根にはSi-O-C結合により結合されたシロキ サンとPEOとの共竄合体の架面物にリチウム イオン等を分放させてイオン部電性材料とした ものが記されている。 しかし、51-0-C結合は水 の存在により容易に切断されるため、 材料とし ての奴扱が極めて不便である。 また。ソリッド ステートアイオニクス (Solid State Conics) .15 .<u>233[1985]</u> 再にはポリエチレングリコールを 個銅に有するポリシロテサンを2官艦性イソシ

特別手3-139506 (9)

アナートにより望楫図化させ、 全属イオンを分 放させてイオン選匹性材料としたものが明示さ れている。しかし、この場合、十分な強度を出 すまで固化させるにはNCO蒜の量をOH茲に 対して十分に過剰に加えなければならないが、 疫存NCO基は低血等のデパイスに組み込んだ 母合、 徴極材と反応を起こす恐れがあり、 実用 化には四回かあった。 さらに、 特別昭 62・2081 68月広根にはシロキサンとPEOとの単語物の 製造方法として白金触媒によるヒドロシリル化 反応や放射的(電子線等)の照射による架構方 法を領げ、これらに、企民イオンを分散させて, イオン準電性材料としたものが関示されている。 しかし、これらの方法の場合、まず、白金加媒 を用いる場合は、 系内に自金が銀留することに なり、切られた固体電解質は着色を呈するので、 **表示素子には遊さないばかりか、 リチウムイオ** ンボのキャリアイオンの移動皮を低下させる恐 れがあった。また、放射線による塑構方法は以 上のような欠点は終去できるが、設備に英大な

このように、現在まで収置されたポリシロキサンと他の高分子材料の用植物からなる箇体電解質は、いずれも特性あるいは製造方法に欠点を存しており、前述の電子デバイスへの応用としては満足すべきものではなかった。

本発明者らはかかる問題点を解決すべく登点 検討した結果、特定の共通合体架構物中に特定

の金属イオンを分散させてなる材料が、上記の ような欠点がなくイオン部電性に優れ、またその製造方法が上記のような欠点を拡抗できるこ とを見出し本象別に到達した。

本売明の目的は電池、表示課子等の電子デバイスの関体電解質として好酒に便用可能なイオン専電性材料およびその製造方法を提供するにある。

[課題の解決手段とその作用] かかる本発明は、

(A)- 般式

 されるオルガノボリシロキサンと(B)一酸式 0·2·P° (R*0)で-B°·2 (式中、 2 は 間 助 放 不 飽 和 放 化 木 架 基、 R°は 2 価 の 皮 化 水 類 基、 R°は アルキレン 基、 Q は 1~100の 至数 で ある。) で 示 される ポリオキシアルキレンと を 反 応 きせて な ち 共 並 合 体 架 植 物 と、 (C) 四 期 和 表 郑 I 族 ま た は 添 I 族 の 全 飼 イ オン か ら な り、 該 全 間 イ オン が 们 配 共 正 合 体 架 模 物 中 に 分 数 し て い る こ と を 特 徴 と す る イ オン 準 截 性 好 料 に 関 する。

これについて説明するに、(A)成分のオルガノポリシロキサンは、本美明のイオン導電性材料の共直合体領码物を構成する主列となるものであって、設共組合体領機物を形成するためにはし分子中に2個以上のメルカブト區含有炭化水泵基を有することが必要であり、また、優れたイオン郷電性を示すためにはオキシアルテレン基を有することが必要である。

かかるオルガノポリシロキサンは上式中、 RIは、 メチル族、 エチル岳、 プロピル基等のアルキル岳、フェエル岳、 トリル岳、 キシリル族等

特間平3-139566 (4)

のナリール蓝; ペングル基、フェネチル基等の アラルキル基で例示される1値の有機基であり、 これら R!は捏路性および皮好な共成合体製器 物の形成性の顕直からはその半数以上がメチル 基であることが好ましい。 R* はメチレン基 エチレン底。プロピレン基等のアルキレン話も しくはフェニレン器、トリレン基。 キシリレン 基等のアリーレン旅である。 R™は式R°・S・(式中、 R*は前記と何じ)、前記のようなアル キレン紙 アリーレン故等で弱示される2種の 有限長である。 R. はメテレン基。 エチレン基 プロピレン基 プチレン基 ペンチレン基 へ キシレン基。 ヘプチレン詰等のアルキレン焦で ある。RSはメチル基、エテル点、プロビル基 姿のアルキル茲: アセチル族またはプロピオニ ル基界のアシル基で削示される1額の貸機基で ある。 1 は0~1000の範囲内、mは2~1000の範 聞内。 nは 1~1000の範囲内であり、これらは 特に限定されないが、(A)成分と(B)成分が和 於するためには(1+m)とnの比単は(1:5)~(

5:1)の新田内が呼ましい。また、製造の容易さ、 丸型合体架域物としての適度の硬さを得るため には、(f+n)とmの比率は 6.01~100の範囲 内であり、(f+m+n)は 10~100の範囲内が 好ましい。

かから共前合体の合成方法としては極々の方法があるが、その1つの方法としては個額にメルカプトアルキル基を有するジオルガノポージを有するジオルガノポージを有するジオルガノポージを有するが、大変基を行し、 他来場に非反応性の有機甚を有するポリオーンフルキレンとを、不動和炭化水素基のモル数がフルキレンとを、不動和炭化水素基のモル数がメルカプト基のモル数はりも下回る比率で対加させる方法が挙げられる。この付面反応は光系別またはラジカル関始別の存在下で溶液内で容易に行える。

(B)成分のポリオキンアルキレンは、上記(A)成分の現場別であり、復績別としての働きをするためには、1分子中に少なくとも2個の胎的族不飽和族化水素基を含有することが必要である。また、(B)成分は共量合体領域物中に

PEO単位を導入し、高イセン準電性を発現する役割を果たす。

(B)成分は上記のような | 分子中に少なくとも 2 個の脂肪族不均和族化水果基を含有するポリオキシアルキレンであるが、このポリオキシアルキレンなど - 数式

Q·R·-(R·Q)r-B· (式中、Qは脂肪族不飽和

炭化水業基。R®は2種の炭化水業基。R®はア ルキシン基、R44は1個の有機基、 rは1~100 の拡散である。)で示される分子領片末端のみ に脂肪膨不飽和炭化水素基を有するポリオテジ アルキレンを含存するものを使用してもよい。 この一般式で示される分子銀片末端のみに簡助 版不飽和炭化水素基を育するポリオキシアルキ レンは上記(A)成分のメルカプト基に付加反応 し、共気合体操体物中にポリオキンプルキレン のグラフト的を形成させる働きをする。本発明 においては、かかるグラフト類が岩干存在した ガがイオン導電性が向上する傾向にあるので、 上り高いイオン豊雄性が要求される場合は、 (B)成分としてこの種のおりオキシアとキレン を食れすることが好ましい。 かかる分子額片木 ぬのみに削助版不飽和皮化水素基を有するポラ ナキシアルキレンは上式中、 Q は 2 と同様な雅 財旅不釣和後化水素基。 R 4 は R 4 と同様な 2 質 の炭化水素基。 R*はR'と同様なアルキレン基

特朗平3-139566(5)

ルキル店; フェニル瓜、ナフテル店等のアリール英; アセチル店またはプロピオニル広等のア シル店である。

本発明のイオン群電性材料は、上記のような(A)成分と(B)成分とを反応させてなる非強合体報模物と(C)周期根投第I 原または第I 版の金属イオンからなるものであるが、この共函合体関機物は、主に(A)成分中のメルカブト 甚と(B)成分中の局助原不能和侵化水煮基との付加反応によって形成されるものであって、その反応ではよって形成されるものであって、その反応ではよって形成されるものであって、その収化水煮基との付加反応に用いられている従来公知の反応子吸、例えば、電子線、X線、紫外線等のエネルギー線を照射する反応手段が利用できる。

(C)成分はイオン等電性付与剤であり、これは、周期性表別し放または第月族に放するものであればよく特に限定されない。かかる全国イオンとしてはリテクム、ナトリウム、カリウム、カルンウム、マグキシウム等の全国イオンが例

一に分散し輝くなり、また 0.005未満になると 高いイオン準理率が待難くなるからである。

本発明のイオン豊富性材料は、一般のメルカ プト基を行する化合物と難助拡不効和炭化水素 筋を何する化合物との付加反応に使用されてい る従来公知の技術予段および高分子物質中に金 銅塩を分散をせる謎奈公知の技術手段を組み合 わせることによって容易に製造される。 これら の一例を挙げれば、例えば、(A)成分と(B)成 分の混合物に数外級等のエネルギー線を照射し、 (A)成分と(B)成分からなる共重合体型機物を 近り、これを有機資剤に節調させた後、(C)成 分を成合し分散させる方法; (A)成分~(C)成 分からなる混合物に乗外報率のエネルギー観を 斯引して(A)成分と(B)成分からなる共重合体 環構物を遊ると同時に(C)成分を分散させる方 法が挙げられるが、 本塾明のイオン海龍独材料 を製造するには、 次のような製造方法が引まし

すなわち、

示される。 これらの中でも単位体験あるいは単位重量当りのエネルギー密度を大きくするためにはリチウムイオンが好ましい。 また、 本型明のイオン専電性材料を理論などに適用する場合は、 川いられる電極材と同様のイオン (例えば、電極材がリチウムの場合はリテウムイオン)を 対反することが好ましい。

かかる(C)成分は、遊常、金属塩の形態で使用される。金属塩の種類としては、いずれでもよいが、イオン専取性を高めるためには過塩煮酸リテウム (Licka)。 ホウファ化リテウム (Lippa)。 ニファ化メタンスルホン酸リテウム (Licka SOa)。 コウ化リチウム (Lil) 茶が好ましい。

また、その分数量は共宜合体架積物中のオキシアルキレン誌のモル数 [RO] に対する塩のモル数 [S] (例えば『Licio』等) 比[S] /[RO] は 0.005~0.25とすることが好ましく、より好ましくは4.01~0.05である。これは
[S]/[RO] が0.25を越えると金属地が均

「(A)一般式

8' R' R' R' R',SIO(SIO) 2 (510) 8(SIO) 8518', 1 1 1 (R' R' S'S) R' - (R'O) p - R'

(式中、R 1は1何の特徴法、R 1はアルキレン

話もしくはまたはアリーレン基、R 1は2何の
有機基、R 1はアルキレン基、R 1は1個の有機

は、1は9~1000の整数、mは2~1000の整数、
のは1~1000の整数、pは1~100の整数である。)
で示されるオルガノポリンロキサンと(B)一般

び、 Z-17 (R 10)q-B 1-Z (式中、 Z は脂肪酸不

配和敗化水素基、R 1は2価度化水素基、R 1は
アルキレン基、Q は 1~100の整数である。)
で示されるボリオキシアルキレンと(C) 門期達妥

流 1 版または第日版の食園塩からなる混合物に

気外積を照射して、 向配(A)成分と(B)成分と
を規模反応せしめることを特徴とする、イオン

事電性材料の製造方法。」である。

これについて説明するに、ここで使用される (A)成分と(B)成分は前記イオン典重性は終の

-575-

清閒平3-139566 (6)

説明の項で譯送した(A)成分と(B)成分と同じである。

(B)成分の配合割合は(B)成分中の弱數級不飽和炭化水素等のモル致と(A)或分中の弱數人ルカナト 苗のモル数の比が(1:5)~(10:1)の種間内であり、(1:2)~(5:4)の範囲内が評定して、(1,0:1)ので、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)ので、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)のでは、(1:2)ので、(1:2)のでは

(C)成分は前記イオン導電性材料の説明の項で詳述した(C)成分と同じであり、その配合量

せてもよい。かかる有限溶剤は特に限定されないが、例えば、ナトクヒドロフラン。 ジオキサン、アセトニトリル。 ジメチホルムアミド、ジメチルスルネキシドが挙げられる。

また、この反応は、通索は業外級頭動下での 嬰構反応を促進する作用効果を示す光増展剤の 存在下で行われる。 かかる光崎恩烈としては祭 外線硬化型樹脂に通常用いられる公知のもので よく、これには、アセトフェノン。 ベンゾフェ ノン、トリメチルシリルペンプフェノン、プロ ピオフェノン。 3-メチルアセトフェノン。 4-メ チルアセトフェノン。 ペングインエテルエーテ ル, クメチルポリシロキサンの再末端にベンゾ インがエーテル結合した化合物。(4・4 ソプロ ピル) フェニル・1-ハイドロキシイソプロビル ケトン。 4-アリルアセトフェノン。 3-ベンチル アセトフェノン。 4・メトキンペンゾフェノン等 の芳香族ケトン。トリフェニルアミン等のアも ン化合物: アゾビスイソプチロニトサル等のア プ化合物が例示される。 この光増級剤の使用量 は(A)成分と(B)成分との合計費 100位置部に 対して0.5~20位置部である。これは0.5位置部 未満になるとイオン基型性が低下し実用に供き なくなるからであり、一方、20位置部を終える と均一な混合物として持られないからである。

この方法においては(A)成分~(C)成分からなる配合物に無外線を照射し、前記(A)成分と(B)成分を提解反応させるのであるが、この(A)成分と(B)成分の混合は遅はん等の後作でおめた均一に混合できる。この混合は(C)成分を(A)成分または(B)成分に予め溶解させておき、(A)成分~(C)成分を混合するか(A)成分を混合させた後に(C)成分を抵加混合してもよい。(C)成分のオキシアルキレンの溶解は成ん等の操作でも可能だが、溶解時間短額のためには加熱あるいは超音波照射等の操作が効果的である。

また、海解工程において溶剤の使用が許容で きる場合には、有機溶剤中で(A)成分~(C)成 分を混合、胸解させ、しかる後に溶剤を蒸発さ

としては(A)成分のオルガノボリシロキャン10 0重量部に対し、0.601~10重量部の範囲内であ り、好ましくは0.05~20重量部の範囲内である。 反応温度は特に限定されないが、通常、異点ないし加熱下で行われる。 紫外線の発生部例を生態のではは、 は、従来公知のものでよく、これには例にませては、 放電間、キセノン放電質、低圧、中圧射線にはないが 高圧不は節射準独で本様合物が半硬化状態にした としては節射準独で本様合物が半硬化状態にはした を発性を対象はない。 溶剤を使用し た場合は、紫外線照射後の時度になっているので、 な機化物に取り込まれた状態になっているので、 れを検圧処理する等の方法で取り鉄く必要が

[実施例]

以下、実施例にて、本発明をより詳細に説明する。尚、イオン導電性率の測定は次の方法により行った。

〇イオン毎地本の制定方法

イオン海電性材料をフィルム状に成形し、測

特別平3-139566(プ)

定用試料とした。この試料の厚きをマイクロメーターで測定した後、その両面に直径1cmの円形プレート状の白金電板を密着し、この全体を任意の高度に設定できる減圧等層の中に設置し、10.4 Toff以下の高具空まで終圧して試料の状態が十分に平衡に減した後、してRメーター(接種ヒューレットパッカード社製4132A)により552~13順2の交流運圧を印加し、複合インピーダンス技によりイオン毎徴率を制定した。実際例1

下記に示される化合物(1)0.788g、化合物(2)0.204g および通過 無限リチウム 3).20g とを提はん混合し、総合被を解射して十分に溶解させた。この混合物に光道感剤として(4・イソプロピル)フェニルー1・ハイドロキンイソプロピルケーンを約20 更加え均一に配合してイオン専用性組成物を切た。この循成物を、3cm四方のテフロン製の皿に使し込み、整直上方より高圧水銀ランブからの1608/cmの数外線を5cmの距離でもか照射したところ、0.3mmの厚まの週期なフィ

射し 0.3 mの存さの透明なフィルムを成形し、イオン特定率を測定したところ、25でで5.0×10・4 S.cm・の負が得られた。

化合物(3):

CH: = CH - CH; O (CH; CH; O). ; CH;

契約例3

.

更指例1で使用した化合物(1)0.649g、下記に示される化合物(4)0.361gおよび過均器酸リテウム33.5 mgを放けん配合し、超音放を贈引して十分に形解せしめ、次いで光増は刻として(4-イソプロピル)フェニル・1・ハイドロキンイソプロピルケトンを約20mm加えイオン導電性組成物を得た。この組成物について、馬路列1と同様にして賃外線を解射し 0.3 mの序をの透明なフィルムを成形し、このフィルムのイオン導電率を測定したとこう、25でで 2.7×10-45・cm-1の値が得られた。

化合物(4):

CR = CB - CB , O (CB , GR = O) , a (CR = CBO) , a CB - CB = CB =

ĊH,

ルムが得られた。 さらにこれを10℃で2日間は 圧を扱きせた後、このフィルムのイオン専型率 を創定したところ、25℃で 6.8×10-45-cm-1の 値が扱られた。

化合物(1):

化合物(2):

CHa=CH-CHaO(CHaCHaO)., CHa-CH=CHa

实版例 2

実施例1で使用した化合物 (1)0.799%、化合物 (2)0.186%、下記に示される化合物(2)0.085% および過塩素酸リチウム31.2mgとを提はん混合し、超音波を開射して十分に溶解せしめた。 次いで、光増感剤として (4・インプロピル) フェニル・1・ハイドロキシインプロピルケトンを約20%加えたイオン専電性組成物を得た。 この組成物について実施例1と同様にして紫外線を組成物について実施例1と同様にして紫外線を組

突跑例 4

下記に示される化合物(5)0.938g、化合物(2)0.214g ちよび逃燈素酸リチワム 32.7mgとを使はん混合し、超音級を劉別して十分に格解させた。この混合物に光地感別として(4・イソプロピル)フェニル・1・ハイドロキシイソプロピルケトンを約20mm 加え均一に混合してイオン等電性低級を得た。この超成物を、30mm 万のテフロン製の風に流し込み、遊遊上方より所圧水便ランプからの1601/caの無外間を5cmの距解で移り出したところ、0.3mm の厚さの透明なフィルムが得られた。さらにこれを70℃で2日間は圧性場合せた後、このフィルムのイオン等電率を開定したところ、25℃で4.6×10-45-cm-1の値が得られた。

化合物(1):

特開半3-139566 (8)

化合物(2):

CRe=CB-CKeO(CReCNeO):eCRe-CH=CHe [発明の効果]

本発明のイオン専型性材料は、(A)成分と(B)成分とからなる特定の共重合体準備物中に(C)成分の金属イオンが分散しているので金属で高いイオン導電事を示し、これを電子デバイス等へ適用した際には被視れ、副作用等の弊容がない等の特徴を有する。 従って高信頼性の製品が得られる他、無色透明のため幅広い用途が期待できる。また、その製造方法は、かかるイオン専型性材料を生産性よく製造し得るという特徴を有する。

特許出職人 トーレ・クリコーン株式会社